CLIPPEDIMAGE= JP360010756A

PAT-NO: JP360010756A

DOCUMENT - IDENTIFIER: JP 60010756 A

TITLE: MANUFACTURE OF BEAM-LEAD TYPE SEMICONDUCTOR DEVICE

PUBN-DATE: January 19, 1985

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAWAMAKI, AKIO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME NEC CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO: JP58119143

APPL-DATE: June 30, 1983

INT-CL (IPC): H01L021/92

US-CL-CURRENT: 29/827,438/464 ,438/FOR.380

organic solvent in a heated receiver.

## ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the reliability and production yield remarkably by a method wherein, when pellets are separated from a flat plate by a pellet adsorbing jig, any wax adhering to pellets is melted by heating to be removed using hot

CONSTITUTION: A semiconductor wafer 1 whereon specified beam-lead type element is formed is turned over to be bonded on a flat plate 4 made of quartz etc. using wax. Firstly resist pattern is formed on the backside of the wafer 1 and the wafer 1 is selectively etched by mixed acid solution utilizing the resist pattern as a mask to separate the wafer 1 into pellets 5.

Secondly the quartz plate 4 is heated by a hot-plate 7 to melt the wax 3 and the pellets 5 are separated from the quartz plate 4 using a pellet adsorbing jig 6. Finally was 13 adhering to the wiring side and backside of pellets 15 may be removed by means of spraying organic solvent preliminarily heated by a heater 21 with a cleaning receiver 15 also heated by another the pellets 5 are arrayed on an arraying plate 22.

COPYRIGHT: (C) 1985, JPO& Japio

## 19 日本国特許庁 (JP)

独特許出願公開

# 12 公開特許公報 (A)

昭60-10756

5) Int. Cl. 4 H 01 L 21/92 識別記号

庁内整理番号 7638-- 5F 43公開 昭和60年(1985)1月19日

発明の数 1 審査請求 未請求

(全 3 頁)

56ビームリート型半導体装置の製造方法

顧 昭58- 119143

②特②出

願 昭58(1983)6月30日

72発 明 者 縄巻章雄

東京都港区芝五丁目33番 1 号日 本電気株式会社内

五出 願 人 日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

每代 理 人 弃理士 内原晋

明 細 書

1. 発明の名称

ビニムリード型半導体装置の製造方法

2. 特許請求の範囲

ピームリード型半導体案子の形成されたウェハーを裏返してワックスで平板に貼り付ける工程と、前記ウェハーを裏面から選択的にエッチング除去してペレットに分離する工程と、前記ワックスを高しペレット吸解用治具にて前記平板から前記ペレットを分離する工程と、前記ペレットに付着しているワックスを、暖められた洗浄用受け皿内にて、暖めた有機を割によってワックスを除去する工程とを含むことを特徴とするピームリード型半導体要権の製造方法。

3. 範則的話師を訪問

本発明はビームリード型半導体製作の製造方法 は関する。 従来ビームリード型半導体装骸の製造方法は、所望のビームリード型半導体架子の形成された半導体基板の上面にワックスを塗布し石英板と貼り合せし後、設半導体基板の裏面にレジストにてパターンを形成し飛舵骸で半導体ウェハーを選択的にエッチング除去してペレット北に分離し、次にペレット1個ずつ分離して再配列する為に100~200℃の温度のホットブレート上でワックスを登しペレット吸が用約具にてペレットと石英板とを分離後、半導体ペレットに付着ワックスを予め加熱ヒーターで有機溶剤を貶めた有機溶剤を取りたことの配列板に並べていた。

しかし上配従来のペレットハンドリング方法に は、以下に述べるような欠点があった。

ベレットハンドリングする場合にベレットと石 英板とがワックスによって助り合わさっておりこのワックスを100~200℃の個性のホットプレート上で石英板と眺めてワックスを宿かし、ベレット設名用作具にてベレットと石英板とを分配後、

- 1 -

**-** 2 **-**

半導体ペレットの配線値及び裏面に付着している ワックスを、50~100℃の健康範囲の加熱に ーターにて予め有機用剤を繋めスプレーガンで吹 付時30~35℃範囲の有機溶剤を3~5秒間吹 付けてワックスを除去し別の配列板に並べている がペレットサイズによってワックス洗浄に時間が かかりまたワックスが完全に取りまれたい場合も あった。

ペレットの配制能及び終而にワックスが残っていると、ペレットの価値性及び歩留りを聴くし欠ペレットサイズによってペレットハンドリングの 洗浄時間を長くしたりするため作業能率を懸くする欠点を持っていた。

本発明は上記生点を除去し半導体装着の信頼性 及び製造非常する大幅に同止させることのできる 半導体装置の製造方法を提供するものである。

本発明の特徴は、ビームリード型半導体案子の 形成されたウェハーを奏返してワックスで平板に 貼り付けする工程と、前記ウェハーを展開から選 択的にエッチング除去してペレットに分離する工

- 3 -

### 離する。

次には3回に示すようにペレット15の配線面 及び裏面に付増しているワックス13を50~ 100で温度範囲の加熱ヒーター21によって予 め有機溶剤と、洗浄用受肌18も加熱ヒーター 19によって50~100での高度範囲で加熱し、 スプレーガン20で吹付時35~40で範囲の有 機溶剤を3~4秒間吹付けてワックスを除去した (多4個) 後、別の配列版22上にペレット15を配列する。

上記のように本発明方法によればペレットの配 製備及び無面に付照しているワックスを予め殴め た有機治剤と流が用受け皿も遅めることにより有 機密剤を高ぬでペレットに吹付ける事が出来るた め、短時間でワックスが降去でき、しかもペレッ トにワックスが残ることなく、製造歩留り及び製 品の信頼性が良くなり、しかもペレットサイズに 関係なく短時間でペレットハンドリングが可能に なる。

#### 4. 図面の耐角な税例

程と、加熱によりファクスをかしてレット吸料用 相具にて原配半板からペレットを分離する工程と、 的配ペレットに付やしているワックスを、暖められた受け皿内にて、暖めた有機溶剤にて除去する 工程と、前部ペレットを制列する工程とを含む半 導体転倒の製造力法にある。

以下集都例に基づき例面を総照して本発明を詳 細に初期する。

まず部上的ボッオように、原型のビースリード 制数子の形成された単準体ウェハー1を、前部ピームリード2が下になるように裏返して、例えば スカイコートだどのワックス3を用いて石英など の平板4に貼り付ける。

次に自記半点はウェハー1の裏面にレジストパターンを形成し、はパターンをマスクにして説的 被を用いてはウェハーを選択的にエッチング除去し、銀2回に示すようにペレット5に分離する。 次に100~200℃のポットブレート7の上で 石英板4を眺めてワックス3を紹かしペレット吸 着用約具6を用いてペレット5を石英板4から分

- 4 -

第1 図乃至第4 図は本発明の実施例を説明する 為の断面図である。

1 ……半導体ウェハー、2 . 1 2 ……ビームリード、3 . 1 3 ……ワックス、4 ……石葵板、5 . 1 5 ……ベレット、6 . 1 6 ……ベレット吸着用 治具、7 ……ホットブレート、1 8 ……洗剤用受け皿、1 9 ……洗剤用受け皿の加熱ヒーター、 2 0 ……スプレーガン、2 1 ……有機影剤の加熱 ヒーター、2 2 ……ガラス板である。

代班人 升州士 内 原



